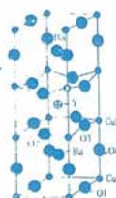


放射光シンポジウム'94

**放射光化学の最先端****日 時：平成6年12月5日(月) 午前10時～午後6時まで****場 所：東京工業大学百年記念館3階フェライト記念会議室**  
東京都目黒区大岡山2-12-1 東急目蒲線大岡山駅下車すぐ、正門前**主 催** 日本放射光学会**協 賛** 日本化学会、日本物理学会、応用物理学会、日本分析化学会  
(交渉中) 日本表面科学会、触媒学会、日本分光学会、他**特別講演****化学と放射光**

井口 道生 (Argonne 国立研究所)

**講 演**

超励起分子のダイナミクス

鶴飼 正敏 (東工大・理)

高分解能軟X線を用いた内殻励起分子の振動分光

小杉 信博 (分子研)

有機固体薄膜の放射光励起角度分解光電子分光

上野 信雄 (千葉大・工)

NEXAFSによる表面吸着分子の構造と電子状態

横山 利彦 (東大・理)

軟X線励起による表面分子の光分解反応

田中健一郎 (高工研)

表面光化学反応の半導体プロセスへの応用

西山 岩男 (日本電気)

触媒構造を解明するXAFS

朝倉 清高 (東大・理)

X線マイクロプローブによる微量元素の状態分析

早川慎二郎 (東大・工)

<b>参加費</b>	<b>放射光学会員</b>	(一般：3,000円 学生：1,500円)
	<b>非会員</b>	(一般：5,000円 学生：2,000円)

参加申込先 / 〒170 豊島区東池袋2-62-8 ビックオフィスプラザ507  
 (有)ワーズ内 日本放射光学会事務局  
 TEL 03-5950-4896 FAX 03-5950-1292

本件問い合わせ先：

河内 宣之 (東工大・理) TEL 03-5734-2611 FAX 03-3729-0099  
 e-mail nkouchi@chem.titech.ac.jp

田中健一郎 (高工研・放射光) TEL 0298-64-5644 FAX 0298-64-2801  
 (当日連絡先 03-5734-3340 (百年記念館事務室))

[ F A X でお申込下さい。 ]

日本放射光学会事務局 宛

F A X 0 3 - 5 9 5 0 - 1 2 9 2

【 T E L 0 3 - 5 9 5 0 - 4 8 9 6 】

放射光シンポジウム'94  
**放射光化学の最先端**  
参加申込書

お名前 ① \_\_\_\_\_ ② \_\_\_\_\_ ③ \_\_\_\_\_

④ \_\_\_\_\_ ⑤ \_\_\_\_\_ ⑥ \_\_\_\_\_

ご所属 (部, 課, 科) ① \_\_\_\_\_

連絡先

ご住所 ① 〒 \_\_\_\_\_

T E L ① \_\_\_\_\_ (内線) \_\_\_\_\_

F A X ① \_\_\_\_\_

※複数の方がご参加の場合は、参加者全てのお名前をご記入下さい。(①～⑥)